修士論文 (1982年度)

カルコゲナイド半導体ガラス中のクラスターと次元性

大阪大学・理 薬師寺 一 幸

- 目 次
- §1 序 論
- §2 ラマン散乱の基礎的理論
 - 2-1 結晶のラマン散乱の古典的説明
 - 2-2 結晶のラマン散乱の量子論的説明
 - 2-3 アモファスのラマン散乱
- § 3 実験方法。
 - 3-1 試料作成方法
 - 3-2 圧力発生装置(ダイヤモンド・アンヴィル)
 - 3-3 ラマン測定方法
- §4 g-Ge_{1-x} Se_x, g-Ge_{1-x} S_xのラマン散乱
 - 4-1 常圧下のラマン散乱スペクトル
 - 4-2 分子モデルでの取り扱い(短距離構造)
 - 4-3 アウトリガー・ラフト・クラスター
 - 4-4 rhombic Sの(圧力下)ラマン散乱
 - 4-5 trigonal Se の圧力下ラマン散乱
 - 4-6 monoclinic-GeSe, GeS, の圧力下ラマン散乱
 - 4-7 g-Ge_{1-x} Se_x, g-Ge_{1-x} S_x の圧力下ラマン散乱
- §5 三元系ガラス Ge, Sn, S. GeSeS のラマン散乱
 - 5-1 g-Ge_{1-x} Sn_xS₃の(圧力下)ラマン散乱
 - 5-2 $g-Ge(Se_{1-x}S_x)_2$ のラマン散乱
- §6 まとめ
- § 謝 辞

YAKUSHIJI, Kazuyuki

§ 参考文献

§1序 論

アモルファス半導体は、現在最も興味を持たれている物質の1つであろう。構造敏感性に富 んでいることから応用面での研究は特に盛んに行なわれている。我々は基礎物性の立場から、 アモルファス半導体の中でも最も古くから研究されているカルコゲナイト半導体の研究を行な っている。現在我々が対象としているのは、Ge を含んだ N − N 族化合物半導体である。カル コゲン系の化合物半導体はlone pairの存在により、多くの興味ある物性を示す。たとえば光に よる構造変化などは応用面からも注目されている。それらの興味ある物性を理解するには、構 造を理解しなくてはならない。結晶の場合、その周期性(長距離秩序)のおかげで Bloch の定理 が使えるため、単位胞の構造を記述出来れば、その電子状態の計算等も比較的簡単に行なえる。 アモルファスにおいては長距離秩序が存在しない。しかし物性の多くは長距離秩序がもたらす ものではなく、短距離秩序やそれよりも広い範囲におよぶ中距離秩序により決まるということ がわかって来た。我々の選んだ対象は、共有結合が強いため、短距離力だけを考えてもよいた め、その構造解析が易しい。又、巾広い組成で、簡単にアモルファスが得られ、かつ製造法に それほど依存しない再現性のあるサンプルが得られることから理想的な研究対象と言える。本 実験は、主にラマン散乱の測定から、その内部の振動を手がかりとして構造をとらえることを 目的としている。圧力下でのラマン散乱の結果は、特に中距離構造の調査には有効である。そ れとともに、圧力下での新しい物性にも興味が持たれる。アモルファスの中距離構造の理解に は、結晶との比較が大変有効である。本論文では、圧力下のラマン散乱を結晶と比較しながら 理解することを試みている。

§2 **ラマン**散乱の基礎的理論^{5,6)}

2-1 結晶のラマン散乱の古典的説明

波長 λ_0 の励起光で試料を照射すると、散乱光には、 λ_0 以外に長波長及び短波長側にいく つかの光が観測される。この現象を一般にラマン効果という。これがフォノン、ポラリトン、 マグノン、プラズモン等の素励起と光の相互作用によって生じた場合を、ラマン散乱という。 これより素励起の状態の情報が得られるので、単色性のよいレーザーの発達にともない、さか んに測定が行われるようになった。

光がフォノンにより散乱される場合を考える、励起光 \vec{E}_i 及び散乱光 \vec{E}_s が次のように与えられるとする。

$$\vec{E}_{i} = \vec{\pi}_{i} E_{0i} e^{i(\omega_{i}t - \vec{k}_{i} \cdot \vec{r})}$$

$$\vec{E}_{s} = \vec{\pi}_{s} E_{0s} e^{i(\omega_{s}t - \vec{k}_{s} \cdot \vec{r})}$$

$$\left. \left(2.1 \right) \right.$$

ここで、 ω ;振動数、 \vec{k} ;波動ベクトル、 $\vec{\pi}$;偏りの単位ベクトル、i;入射、s;散乱 励起光は結晶中で原子を分極して電子分極 \vec{P} を生ずる。 \vec{P} の ρ 成分は、分極率テンソル α を使 うと、

$$\overrightarrow{P}_{\rho} = \sum_{\sigma} \alpha_{\rho\sigma} \overrightarrow{E}_{i\sigma} \qquad (\rho, \sigma = x, y, z) \qquad (2.2)$$

と書ける。

αは格子振動とともにゆらいでいるので、原子の変位で展開できる。基準振動 $\mu(\mu = 1, 2, \cdots)$ に対する変位を

$$\vec{u}_{\mu} = \vec{e}_{\mu} A_{\mu}^{\pm i (\omega_{\mu} t - \vec{q}_{\mu} \cdot \vec{r})}$$
(2.3)

とすると、1次までの展開で

$$\alpha_{\rho\sigma} = \alpha^{0}_{\rho\sigma} + \sum_{\mu} \alpha^{0}_{\rho\sigma,\mu} \overrightarrow{u}_{\mu} + \dots$$
 (2.4)

と書ける。

ここで、 $\alpha_{\rho\sigma,\mu}^{0} = (\partial \alpha_{\rho\sigma}/\partial u_{\mu})_{0}$ は一次のラマンテンソルと呼ばれる。 (2.1)~(2.4)より

$$\vec{P}_{0} = \sum_{\sigma} \left\{ \alpha_{\rho\sigma}^{0} \overrightarrow{\pi}_{i\sigma} E_{0i}^{0} e^{i\left(\omega_{i}t - \overrightarrow{k}_{i} \overrightarrow{r}\right)} + \sum_{\mu} \alpha_{\rho\sigma,\mu}^{0} \overrightarrow{e}_{\mu} A_{\mu} \overrightarrow{\pi}_{i\sigma} E_{0i}^{0} e^{i\left((\omega_{i} \pm \omega_{\mu})t - (\overrightarrow{k}_{i} \pm \overrightarrow{q}_{\mu}) \cdot \overrightarrow{r}\right)} + \cdots \right\}$$

$$(2.5)$$

が得られる。この分極の振動により生ずる光は、第1項からのものが $\omega_s = \omega_i(\vec{k}_s = \vec{k}_i)$,第 2項からのものが $\omega_s = \omega_i \pm \omega_\mu(\vec{k}_s = \vec{k}_i \pm \vec{q}_\mu)$ となることがわかる。 $\omega_s = \omega_i$ の散乱をレイリー散乱という。1個のフォノンの振動数を加減された $\omega_s = \omega_i \pm \omega_\mu$ の散乱が1次のラマン散乱である。 $\omega_s = \omega_i - \omega_\mu(\omega_s = \omega_i + \omega_\mu)$ の散乱をストークス散乱(逆ストークス散乱)と呼ぶ。

2-2 結晶のラマン散乱の量子論的説明 ラマン散乱を量子論的に取り扱ったのが Born と Huang¹⁾ である。彼らはラマン散乱を励起

光を吸収し波長の異なる別の光を出す螢光と似た機構で説明した。始め原子は|a>の電子状態, $|\nu_i>$ の振動状態を持っていたとする。そこに光が作用すると原子は分極を起こすが、この分極状態を仮の電子状態(中間状態)|b>とみなし、そこから基の|a>~遷移すること

により散乱光が出てくる。このとき振動状態 が始めの $|\nu_i\rangle$ にもどれば、レイリー散乱 が、 $|\nu_{i\pm 1}\rangle$ になれば、一次のラマン散乱が 起きる。 $|\nu_{i+1}\rangle$ になるのがストークス散乱、 $|\nu_{i-1}\rangle$ になるのが逆ストークス散乱である。 しかし彼らはどのようにフォノンとフォトン が相互作用しているかについては説明しえな かった。

Loudon⁸⁾はこの相互作用が固体中の電 子,正孔を通して行なわれるとして説明した。 図〔2.1〕に3つの1次の散乱過程を示す。 図で*H*_{er},*H*_{el},*H*⁽¹⁾_{r1},*H*⁽²⁾_{r1},*H*_Aはそれぞれ, 光子・電子(正孔)相互作用,電子(正孔)





・格子相互作用,光子・格子一次相互作用,光子・格子二次相互作用,三音子相互作用である。 (a)においては,(i)まず H_{er} によってフォトンが自由な電子正孔対を作る。(ii)次にこの電子(正孔)は H_{e1} によってフォノンを生成(消滅)する。そして,(ii) H_{er} によって電子と正孔が再結合してフォトンを出し,電子状態がもとにもどる。この(i)(ii)(ii)の遷移の順序は任意なので計6通りの過程が考えられる。(b),(c)は電子が関与していない一次散乱過程である。実際には(a)が最も起りやすいと考えられる。他にもっと高次の機構も起り得るがその寄与は小さいであろう。(a)の機構に対して三次の摂動計算から散乱効率,ラマンテンソル等が求められる。単位時間当りの一次ストークス散乱確率は $H_1 = H_{er} + H_{el}$ として

$$W = \frac{2\pi}{\hbar^{6}} \sum_{q \neq k_{s}} \sum_{I_{1,I_{2}}} \left| \frac{\langle \mathbf{f} | H_{1} | \mathbf{I}_{1} \rangle \langle \mathbf{I}_{1} | H_{1} | \mathbf{I}_{2} \rangle \langle \mathbf{I}_{2} | H_{1} | \mathbf{i} \rangle}{(\omega_{I_{1}} - \omega_{i})(\omega_{I_{2}} - \omega_{i})} \right|^{2} \delta(\omega_{i} - \omega_{s} - \omega_{\mu})$$
(2.6)

となる。

ここで、 I_1 , I_2 は中間状態で i 及び f は始状態、終状態である。 散乱効率(散乱断面積)はラマンテンソル $R_{\rho\sigma}(\omega_i, \omega_s, \omega_\mu)$ を使って

$$S = A \left| \sum_{\rho,\sigma} \overrightarrow{\pi}_{i\rho} R_{\rho\sigma} (\omega_{i}, \omega_{s}, \omega_{\mu}) \overrightarrow{\pi}_{s\sigma} \right|^{2}$$

$$(2.7)$$

となる。

(2.5)及び(2.7)式からラマン散乱強度はラマンテンソル成分に支配されていることがわ かる。あるフォノンが散乱に寄与するかどうかは、ラマンテンソルが0でないかどうかにより 決まる。テンソル成分は結晶の対称性を群論的に調べることにより得られる。Loudon⁸⁾は 32 の結晶族についてラマンテンソルを表にしてまとめている。これりより入射光と散乱光の偏光 ($\vec{\pi}_i, \vec{\pi}_s$)を組み合せることにより、スペクトルを同じ既約表現に属する振動モードごとに 分けることが可能である。

2-3 アモルファスのラマン散乱

Shuker と Gammon⁹ はアモルファスの振動が調和振動で電子の分極を通して光と相互作用 し、又、基準モードのコヒーレンス長が光の波長に比べて、ずっと短いであろうという仮定よ り、アモルファスのラマン散乱強度 *I* が1次のストークス散乱に対して次のようになることを 示した。

$$I(\omega) = \Sigma_{b} C_{b} (1/\omega) [1 + n(\omega)] q_{b}(\omega)$$

$$(2.8)$$

ここで
$$n(\omega) = [\exp(\hbar\omega/kT) - 1]$$

 ω はラマンシフト
 $g_b(\omega)$ はバンドの状態密度
 C_b は定数で入射光,散乱光の偏光で決まる。
和はすべてのバンド b に対して行う。

Galeener と Sen¹⁰⁾ は赤外吸収へ拡張するとともに C_b が ω に依存することを示した。彼らの 結果によると

(赤外吸収)

$$\varepsilon_{2}(\omega) \propto (1/\omega) \Sigma_{b} D_{b}(\omega) \rho_{b}(\omega) \qquad (2.9)$$

$$I^{\mathrm{P}}(\omega_{0}, \omega) \propto (\omega_{0} + \mathcal{Q})^{4} [n(\mathcal{Q})/\mathcal{Q}] \Sigma_{b} C_{b}^{\mathrm{P}}(\omega_{0}, \omega) \rho_{b}(\omega) \qquad (2.10)$$

$$\omega = |\varrho|$$

$$n(\omega) = [\exp(\hbar\omega/kT) - 1]^{-1}$$

Pは偏光特性を示す。

$$\varrho < 0 \ \tilde{c} \quad n(\varrho) / \varrho = (1/\omega) [n(\omega) + 1]$$

$$\varrho > 0 \ \tilde{c} \quad n(\varrho) / \varrho = (1/\omega) n(\omega)$$

以上より、 $\omega \varepsilon_2(\omega) \approx I_{red}^P \equiv I^P(\omega_0, \omega) / \{(\omega_0 + \Omega)^4 [n(\Omega) / \Omega]\}$ が振動の状態密度 を反映した量であることがわかる。なお Martin と Galeener¹¹⁾はVH(入射光と散乱光の電場 が垂直)のときのスペクトルがVV(入射光と散乱光の電場が平行)のものに比べて、状態密 度によく似ているということを示している。

もうすこし具体的にアモルファスのラマン散乱を考えてみる。簡単のため図〔2.2〕の2原 子一次元(直線)格子を考える。このときのフォノンの分散は図〔2.3〕に示すように



図〔2.2〕 一次元結晶モデル

$$\omega_{\pm}^{2} = \frac{f(M+m)}{mM} \left[1 \pm \left(1 - \frac{4mM\sin^{2}\left(\frac{1}{2}qa\right)}{(M+m)^{2}}\right)^{\frac{1}{2}}\right] \qquad (2.11)$$

となる。ここでM, mは原子の質量, aは格子定数, fがバネ定数, qは波動ベクトルである ラマン散乱の場合のエネルギー及び運動量保存則は,

$$\begin{cases} \hbar \omega_{i} = \hbar \omega_{s} \pm \hbar \omega_{\mu} \\ \vdots \\ \vec{k}_{i} = \vec{k}_{s} \pm \vec{q} \end{cases}$$
(2.12)

で与えられる。ここで、フォトンの $|\vec{k}|$ は $\pi/a \approx 10^8$ cm⁻¹ に比べて無視できるほど小さい ($|\vec{k}| \approx 10^2$ cm⁻¹)。よって $\vec{q} \approx 0$ の Γ 点のフォノンのみが一次の効果で関与することがわ かる。そのときスペクトルは図 [2.4] の実線のようになる。ここでM = mとすると、両分枝 間のギャップがなくなり、このときの分散は、一次元の単原子格子の分散を $q = \pi/2a$ で折り 返して得られるものと同じになる。これは格子定数を2倍にすること、すなわち周期長を2倍 にすることが分散曲線を半分のところで折り返すことに対応していることを示す。結晶から対 称性をくずしていって、どんどん周期を長くすることにより一種のアモルファスが作れる。そ のときの分散は、図〔2.3〕の分散を \overrightarrow{q} = 0の線上にすべて折りかさねたものとなるであろう。 このとき、すべての振動モードが一次の過程で活性となり、状態密度を反映した連続スペクト ルを示すことが予想される。(図〔2.4〕斜線)



図〔2.3〕 2原子1次元結晶の分散 図〔2.4〕 ラマ

図〔2.4〕 ラマンスペクトルの模型図

不純物置換型の不規則格子の取り扱いは比較的簡単である。質量 M_1 , M_2 の原子からなる一次元格子にM'の不純物原子が入る場合の $Mazur^{12}$ らの計算結果を図[2.5]に示す。両分枝ともバンドとなるとともに、ギャップ内にも、不純物に局在した鋭いモードが現われる。



図〔2.5〕 不純物によるバンドモード (不規則格子の例)

§ 3 実験方法

3-1 試料作成方法

アモルファスの試料は、メルト・クエンチ法で作られた。この方法で得たアモルファスを特に「ガラス」と呼ぶ。ここで簡単にガラス状態について図〔3.1〕を使って説明しておく⁴。融点 T_m 以上に加熱された③の溶融液体をゆっくり冷却すると④→⑤と収縮し、⑥の $T = T_m$ で結晶固体となる。ここで熱を放出し、⑥へと不連続な収縮を示す。その後は⑥→④へと固体の収縮を示す。次に③から十分速く冷却してやると、 T_m に達しても結晶化せず、非平衡状態の過冷却液体となり、体積は③→⑥→⑥と連続的に減少する。そして、ガラス転移点 T_g と呼ば

れる温度以下では,かなり小さな体積収縮を示す ようになる。この状態をガラス状態と呼ぶ。ガラ スは安定な固体として扱うことのできるものであ る。

ソースは純度 99.999%のものを使用した。Ge とSe はCP4(HF:HNO₃: CH₃ COOH=3: 5:3の混合液に 0.5%のBr を加えたもの)で, Sn はH₂O₂を少量加えたHBr で,エッチング 後洗浄したものを使う。ソースは, 誤差 0.001 %のメトラーで計量され, コルツ管に 10⁻⁶ Torr



図〔3.1〕

でガス出し封入される。コルツ管は王水で洗浄されたものを使う。S系に対しては、肉厚2mm, Se系に対しては1mmの内径約10mmのものを使用した。 電気炉で、アンプルの温度をまず、 ソースの融点以上に上げて、十分反応させる。その後、融点の100~200℃上の温度で、15 時間ほど放置し、それを空中又は氷水中に投入して急冷してやる。氷水中では約100℃/min, 空気中で約10℃/minで冷却される。この方法によると、バルク状の大きな試料が得られる。 冷却速度が早いほどアモルファス化しやすいが、バルクにひび割れや空洞ができやすくなる。 Ge Se系ではほぼ均一なガラスとなるが、Ge S系やSn を入れた場合などは、若干相分離を 起して不均一になっていることがある。その場合、均一と思われる部分を選んで使用した。若 干の組成の誤差が予想されるが、組成の分析は行なっていない。アンヴィル外でのラマン測定 には、出来たガラスの表面をそのまま使用し、アンヴィルに入れる試料は、くだいてその中か ら適当なものを選んで使用した。結晶の試料は同じ組成のガラスから電気炉の温度傾向を利用 して、気相成長法により作られた。

3-2 圧力発生装置(ダイヤモンドアンヴィル)³⁾

我が研究室の使用している圧力装置は、物性研の箕村研究室で竹村謙一、浅海勝征らにより 開発された Kenichi 型ダイヤモンドアンヴィルである。高圧発生の基礎技術は Bridgeman によ り確立された。その後 Jamieson と Weer らによってダイヤモンドアンヴィルが作られた。その 後、ルビー螢光法により精密な圧力測定が行なわれるようになり、圧力媒体の使用により、等 方的な圧力(静水圧)が得られるようになった。これにより、ラマン散乱、X線回折、光吸収 電気抵抗などが、圧力下で比較的簡単に行なわれるようになった。

我々のアンヴィルを図1,2に示す。



ダイヤモンドアンヴィルの構造
 3 点支持方式平行度調整用ネジ
 ジイヤ受皿
 ジイヤモンド
 オイヤモンド
 ホ平方向調整ネジ
 ミピストン
 ボールベアリング
 ア:加圧用可動ネジ



2 図 ダイヤモンドアンヴィルの先端部分
1:上側ダイヤ受皿
2:ダイヤモンド
3:金属ガスケット
4:ガスケット固定用コンパウンド
5:下側ダイヤ受皿
6:ダイヤ固定用エポキシ樹脂

簡単にアンヴィルの原理と使用法を述べておく。

(アンヴィルの原理)

⑦は本体にねじこみになっていて、これを回すことによって、⑤のピストンを上下できる。 そのとき⑤が回転しないように⑥のベアリングが入っている。上部ダイヤは受皿ごと本体に ねじこみ固定される。サンプルセッティングの時は、これをはずしたり、はめたり出来る。① がダイヤの平行度、⑨がダイヤの位置調整用のネジである。サンプルは図のようにセッティ ングされる。サンプルは、ガスケットと呼ばれる、Ni 合金であるインコーネル 600 を約 200 μ mに圧延したものに、放電加工であけられた直径約 200 μ m の孔の中にセッティングされる。 中には、圧力測定用のルビーと静水圧を得るための圧力媒体が入れられる。圧力媒体には経験 的に、固化圧が最も高いとされているメチルアルコールとエチルアルコールの4:1の混合液 を使った。これにより 100 kbar 程度までは、静水圧が得られる。それ以上の圧力では、水 の方が静水圧に近いとされている。ルビーの螢光は、常圧では $R_1 = 6942$ Åと $R_2 = 6928$ Å

の2つのピークを持つが、 R_1 を圧力測定に使用した。波長は圧力にほぼ比例していて、92%の信頼性で、25 $^{\circ}$ にて

 $dP/d\lambda = 2.74 \pm 0.02$ kbar Å⁻¹ (3.1)

であることがわかっている。温度によりルビーの螢光は、 0.068 Å℃⁻¹ で変化するので、ア ンヴィルの中と外のルビーの螢光を測定して、その差から(3.1)式より圧力を決めた。なお 中と外のルビーの大きさを同じくらいにして、シグナルの強さをそろえた方が、誤差が少なく なるようだ。圧力測定の誤差は、1 kbar 程度と推定される。

(アンヴィルの使用法)

ダイヤモンドは、0.2 カラットの螢光の少ない宝石用単結晶ダイヤモンドを先端径0.6mmに ブリリアンカットしたものを使用している。ダイヤモンドは、スタイキャストで受皿に固定し てある。上と下のダイヤモンドを軽く接触させたとき、干渉縞の間隔がなるべく大きくなるよ うに、平行度調整ネジで調整してある。ダイヤモンドを押し合わすときに、ダイヤの面が全体 に色変化するように見えれば完全である。一度平行合せをすると、ほとんどくるうことはなく、 測定 5,6 回ごとに調整しておくとよい。

ダイヤモンドをまず、アセトンでふいてきれいにする。落ちにくいときは、針などでこすり 取ってやる。次に、ガスケットの空押しをする。ガスケット材には、インコーネル600を使用 している。約200µmの直径の孔のあいた、厚さ約200µmの7mm×7mm程度のガスケットを 使う。トリクロルエチレンで洗浄した後、ダイヤモンドのまわりにおいた、ひっつき虫接着剤 で、ダイヤモンドの中心とガスケットの孔の中心が一致するように軽く固定する。そして孔の 径が適当な大きさになるまで空押ししてやる。今回は、一割程度孔を小さくした。次に上部ダ イヤモンドの中心にサンプルを、そしてそのサンプルに接触させてルビーを置く。ピストンを 上げたとき、ガスケットの孔にサンプルとルビーが入ることを確認して、ガスケットの孔に圧 力媒体を一滴落とし、孔の中にうまく入っているのを確認して、それが乾かないうちにダイヤ モンドを押し合せる。少量の気泡は少し加圧してやれば消える。きれいな面の出ているサンプ ルではこの方法でほとんど失敗しない。今回,サンプルは一辺が 100 μm から 150 μm の大き 目なものを使った。サンプルの厚みはGeS系のレーザー光を透過してしまうものに対しては, 50 µm 程度の厚いものを選んだ。ルビーの大きさは螢光測定が可能な程度で小さい方がよい。 実際に、シグナルの小さなものを測定するときに、螢光が大きすぎて測定できなかったことが あった。10 µm 以下のルビーで十分螢光測定できる。圧力媒体の固化圧以下であるので、ル ビーがサンプルとはなれていても無視した。固化圧以上では圧力の不均一が生ずるので、ルビ

カルコゲナイド半導体ガラス中のクラスターと次元性

ーとサンプルが接触していることが必要であろう。圧力をかける時は、ガスケットが流れない のを見ながらゆっくりと加圧していく。今回使用したガスケットでは、せいぜい 40 kbar 程度 しか出なかった。孔を小さく、厚みを薄くするように十分空押ししてやれば、もっと圧力が出 ると思われる。u - 700 合金では 150 kbar 程度でも流れないことがわかっているが、今回 は手に入らなかった。

3-3 ラマン測定方法

ラマン散乱測定装置は、大きく、光源、分光装置、検知装置に分けられる。光源には主に He-Ne レーザー(NEC GLG5800,6328 Å,出力 50 mW)をフィルターで出力を落して 使用した。又、1部Ar イオンレーザー(Spectra Physics Model 164-00, 5145 A:出力可 変)も使用した。励起光の余分な発振ラインは分光器(ANSPEC 300 S)で取り除いてい る。試料からの散乱光のうち、レイリー光の10⁻³以下というラマン光を測定するため、ダブ ルモノクロメーター(SPEX 1400-11)を使用している。これにより、分光器内の散乱光を 少なくするとともに、高分解能の測定が出来る。グレーティングは、1800本/mmのホログラ フィク・グレーティングを1次で使用している。分解能は3cm⁻¹程度にして実験した。検出 器は、光電子増倍管(浜松テレビ R 649,(R 464))をN₂ガスで冷却しながら使用し、光 子計数方式で測定した。測定はすべて後方散乱で行なわれた。常圧での測定においては、試料 は実験の間中、コルツ管中でHe ガスを流すことにより冷却されていて、温度制御されるとと もに、表面の酸化から守られている。測定はコルツ管の窓を通して行なわれる。励起光のフォ ーカスには、円柱レンズを使い、散乱強度をかせぎ、悪い場合には凸レンズでキズをさけて 測定した。偏光特性を調べるときは、

偏光グラスを試料と分光器の間に入れ て行った。圧力下の測定は、ダイヤモ ンドアンヴィルを使用する(図3)。 その場合、励起光のフォーカスには凸 レンズを使うことになる。励起光は約 50 μm 程度にフォーカスされる。試 料からの散乱光は写真器用のレンズで 収光されて分光器に入れられる。フォ ーカスは、分光器の潜望鏡で約100倍



3図 圧力下ラマン測定システム

-283 -

に拡大された像を見ながら行う(以後 図4)。光電子増倍管からの信号は, 増幅された後,暗電流ノイズのうちの 電圧の低いものをディスクリミネータ ーでカットされる。ディスクリミネー ターからのパルスはカウントされて, カウンターに表示されるとともに,マ イコンに送られてデータとして著積さ れる。データは同時に,プリンターと T・Yレコーダーに出力される。デー



4図 ラマン測定システム

タは測定後まとめて、フロッピー・ディスクに保存されるので、後ほど自由に処理できる。最 後的なフォーカスは、カウンターを見ながらカウントが最大となるように合せる。散乱強度の 絶対値測定は、不可能であった。ガラスの場合、カウント数がかなり大きくないと、ピークの 位置を正確に決定できるきれいなスペクトルが得られない。カウント数を多くするには、励起 光を強くすればよいが、試料が光構造変化を起すなど、光に影響されやすい物質であるので、 励起光を強くすることは避けて、シグナルの弱いものは、長時間測定することによりカウント 数をかせいだ。Ge Se 系の高圧下での測定においては、200 cm⁻¹ 測定するのに 10 時間以上か かった。励起光は測定時間が許す範囲で弱くしたが、測定中に試料が影響を受けている可能性 がある。測定前後で、目にみえる範囲では、試料に変化は見られなかった。解析は(2.10) 式の $I_{\rm red}$ に対して行った。ラマンスペクトルは、アンヴィル外で測定したものに対して $I_{\rm red}$ を示し、アンヴィル内で測定したものについては、*ω*をかけない形のほうが見やすいので、そ れを示している。

§4 g-Ge_{1-x}Se_x, g-Ge_{1-x}S_xのラマン散乱

4-1 常圧下のラマン散乱スペクトル¹⁾

図5は、常圧における g-Ge Se₂のラマンスペクトルである。203 cm⁻¹のピークは、後述 の分子モデルによる取り扱いで、Ge Se₄四面体分子のA₁モードに対応する。(以下Ge Se₄ A₁と書く。)219 cm⁻¹のピークは、短距離秩序だけを考えていては説明できないもので、中 距離秩序を反映したものである。このピークは、Phillips¹³⁾らにより、コンパニオンA₁ライン と名づけられている(以下Ge Se₄A₁^cと書く。)。180 cm⁻¹のピークは、Ge₂Se₆のエタン 型分子のA_{1g}モードに対応させることができる。(以下Ge₂Se₆A_{1g}と書く。) このGe-Ge ボンドの存在は、 Chemically Ordered Covalent Network Model¹⁴⁾の破れを示していて、中距離 秩序の存在を反映している。 247 cm⁻¹ と 145 cm⁻¹ のピークは、Ge Se₄A₁^c とともに、後述するアウ トリガーラフトモデルのSe-Se ボンドによるも のとして説明される。 247 cm⁻¹、 145 cm⁻¹ のピ ークをそれぞれCS ライン、CB ラインと名づけ る。 250 cm⁻¹ から 350 cm⁻¹ にかけて、ほぼ台形 をしたGe Se₄ 分子のF₂ モードに対応するバン ドがみられる。(以下F₂バンドと書く。)又、 150 cm⁻¹ 以下に巾ひろいバンドが見られる。図 6は、組成を変えたときのGe Se系ガラスのラマ ン散乱スペクトルを示す。Ge Se。ではGe が 4





配位Se が2配位を取るが、Ge Se ではGe, Se ともに3配位を 取ることが知られている。 $X < \frac{2}{3}$ では、それらが混ざった構造を していると考えられるので、 $X \ge \frac{2}{3}$ とは別に考えなくてはならな い。X = 1.0のa - Se においては、255 cm⁻¹にチェイン状Se のA₁モードに対応するピークが見られる。(以下 SeⁿA₁と書く。) 組成の変化とともに、スペクトルは連続的に変化する。 Ge に関 係するモードはXが大きくなるにつれて小さくなり、SeⁿA₁はX とともに大きくなることがわかる。Ge₂Se₆A_{1g} は X ≥ 0.7 では 見られない。図7 は組成によるピーク位置の変化を示している。 Se リッチになるにつれて、各ピークは低エネルギー側にシフト することがわかる。



 g - Ge_{1-X}Se_Xのラマン スペクトル(組成変化)

図8にg-Ge S₂のラマンスペクトルを示す。g-Ge Se₂のス ペクトルと少し違っているが、よく対応がつくことがわかる。 $343 \text{ cm}^{-1} \ge 373 \text{ cm}^{-1} \text{ kcGe S}_4$ A₁モードとGe S₄A₁^cモードに対応するピークがみられる。又、 $255 \text{ cm}^{-1} \text{ kcGe}_2 \text{ S}_6 \text{ A}_{1g}$ に対応するピークが見られる。 $443 \text{ cm}^{-1} \ge 205 \text{ cm}^{-1}$ のピークはCSライン、CBラインに対応する。 A₁^cラインからCSラインにかけてF₂バンドが見られ、 300 cm^{-1} 以下に巾の広いバンドが見られる。図9には、Ge S系のいろいろな組成のラマンスペクトルが示してある。X=1.0の a-Sは、常圧常温では結晶化してしまうので、クエンチ後、すばやくセッティングを行ない、





9図 g-Ge_{1-X}S_Xのラマン スペクトル(組成変化)

温度を下げて測定した。後にくわしく述べるが、 $475 \,\mathrm{cm}^{-1} \ge 220 \,\mathrm{cm}^{-1} \,\mathrm{kll} = 1000 \,\mathrm{kll} \,\mathrm{$

4-2 分子モデルでの取り扱い(短距離構造)

アモルファス中のフォノンを計算する最も簡単で、しかもカルコゲナイト系物質に対しては、 大変有効な方法が分子モデルによる方法である。これは、アモルファス中の局所的な構造、す なわち短距離構造だけを考え、それを一つの分子としてみなし、その振動を計算するものであ る。 $g-GeSe_2$ 、 $g-GeS_2$ においてはGeが4配位、SeあるいはSが2配位をとっているが、 GeのまわりにSeあるいはSが4つ結合したGeSe4 あるいはGeS4 四面体分子が基本構造と なっていると考えられる。この分子はTd群に属し、基準振動としてA1+E+2F2(並進、 回転を除く)を持つ。基準振動は群論的に求まるので、各原子の平衡位置からのずれの関数と して、位置エネルギーの変化が与えられれば振動数を求めることができる。詳細な方法は、後 ほど、3元系GeSSe系のところで述べることにして、Lucovsky¹⁵⁾らの計算を簡単に説明す る。

ポテンシャルは $\Delta u = (1/2)\Sigma K_r (\Delta r)^2 + (1/2)\Sigma K_\theta (r_0 \Delta \theta)^2 + \Sigma K_{rr'} \Delta r \Delta r'$ で仮定された。こ

-286-

カルコゲナイド半導体ガラス中のクラスターと次元性

こで、 Δr 、 $\Delta r'$ はGe-Seボンド長の微少変化、 $\Delta \theta$ はSe-Ge-Seのボンド角の微少変化、 r_0 はGe-Seボンドの平衡時の長さ, K_r はボンドの伸縮に対する力の定数 (バネ定数), K_{θ} はボンド角の変 化に対する力の定数,K_{rr}はとなりあうボンド間の相互作用に対する力の定数である。Ge Se₄ 分子に対しては、半経験的に $K_r = 1.21 \times 10^5 \text{dyn/cm}, K_{\theta} = 0.10 \times 10^5 \text{dyn/cm}, K_{rr'} = 0.10 \times 10^5$ $0.22 \times 10^{5} dy_{n}/cm \ge UT$, $\nu(A_{1}) = 201 cm^{-1}$, $\nu(E) = 80 cm^{-1}$, $\nu(F_{2}) = 247 cm^{-1}$, $\nu(F_2) = 90 \text{ cm}^{-1}$ が得られる。Ge S₄分子に対しても、 $K_r = 1.69 \times 10^5 \text{ dyn/cm}, K_{\theta} =$ $0.13 \times 10^{5} \text{dyn/cm}, K_{rr'} = 0.17 \times 10^{5} \text{dyn/cm} \text{ bUT}, \nu(A_1) = 341 \text{ cm}^{-1}, \nu(E) =$ 144 cm⁻¹, $\nu(F_2) = 368 \text{ cm}^{-1}$, 151 cm⁻¹ となる。実験的には、それぞれのモードは巾の広 いバンドとして観測されるが、この簡単なモデルは偏光特性をも含めて、だいたいのスペクト ルの様子を説明し得る。このモデルが有効である理由はGe-Se-Ge(Ge-S-Ge)のボンド 角が90°に近く、Se(S)を通したそれぞれの四面体分子の振動のカップリングが小さいため であると考えられる。彼らは又 16 Ge $_{2}$ Se $_{6}$ (Ge $_{2}$ S $_{6}$) エタン型分子に対しても同様な計算を 行なった。スペクトルに見られる180 cm⁻¹(260 cm⁻¹)のピークは、このエタン型分子の $A_{1\sigma}$ モード, $\nu(A_{1\sigma}) = 182 \text{ cm}^{-1}(240 \text{ cm}^{-1})$ に対応づけられる。g-GeS系のS rich な領域 では、分子モデルとして、リング状のS₈分子を考えるのが結晶の rhombic S との対応から 妥当であろう。このS₈リングは、D_{4d}の対称性を持ち、D_{4d} = 2A₁ + B₁ + B₂ + 2E₁ + 3 $E_2 + 2E_3$ の既約表現に分けられる。 Scott ら¹⁷⁾ により計算された結果から、 154 cm^{-1} 、 219 cm⁻¹, 474 cm⁻¹ に見られるピークが, S_8 分子の E_2 , A_1 (bond bending), A_1 (bond streching) モードに対応させられる。又, $90 \, \text{cm}^{-1}$ に弱いE₀モードと考えられるピークも観 測されている。 a-Se においても、 Se。リングからと考えられるピークが見つかっているが、 Lucovsky^{18,19)}らはこれを図〔4.1〕のようなモデルで説明している。図〔4.2〕に示すよう



図〔4.1〕 a-Seのモデル



図〔4.2〕 Se の分子モデルによる 振動と振動数

に、5つ目のSe がシス型につながればリング特有のA₁モードが生じ、トランス型につながれ ば、チェイン状のSe となり、リング特有のA₁モードを持たないことを明らかにし、a-Seの スペクトルを図〔4.1〕のようなSe₈ fragment とSe chain segment の局所構造で説明した。 $g-GeS \propto (S-rich)$ でも、このモデルは成立するであろうが、S₈分子の振動とスペクトル の明らかな対応からS₈分子が実際に存在すると考えるのが妥当であろう。又、最近になって rhombohedral Se なるSe₆リング状分子からなる結晶の存在が見つかっている。Se₆あるいは S₆分子もガラス中に存在する可能性がある²⁰

4-3 アウトリガーラフト・クラスター

分子モデルでは短距離構造のみに着目していたが、Ge Se 系 Ge S系ガラスにおいては、 中距離構造の存在が重要であることが最近わかってきた。中距離構造の存在は、すなわちトポ ロジー的にいくつかの原子によるクラスターの存在を意味する。クラスターのモデルは、いく つか作られているが、その中で最も有力視されているものが、フィリップスにより作られた、 アウトリガーラフト・クラスター¹³⁾である。(図[4.3]) これは、結晶 Ge Se₂ (Ge S₂) から

簡単に作ることが出来るもので、平たいリボン状のク ラスターの側面にSe-Se(S-S)バンドを持ってい て、この形よりアウトリガー・ラフト(舷側に浮材の 付いた小舟)クラスターと呼ばれる。回折実験(X線、 中性子等)においてfirst sharp diffraction peak (FSDP) が $K \approx 1 \text{ Å}^{-1}$ に観測²¹⁾されていて、このことは実空 間で6Å程度の層間距離を持った層状構造の存在を支 持する。又、後述する圧力下のラマン散乱及び光学ギ ャップの測定からも、低次元な構造は支持されている。



図〔4.3〕 アウトリガー・ ラフト・クラスター

又,結晶に似ている構造は,論理的であり,可逆的な光構造変化^{22,23)}を説明するにも都合がよい。 我々の研究室では,このクラスターの振動状態密度を計算している。それにより,多くのラマ ン散乱スペクトルの特徴を再現できている¹⁾ 計算には Born のモデルポテンシャルを使用し ている。

$$u = \frac{1}{2} \left(\alpha - \beta \right) \sum_{\langle ij \rangle} \left[\left(\overrightarrow{u_i} - \overrightarrow{u_j} \right) \cdot \overrightarrow{r_{ij}} \right]^2 + \frac{1}{2} \beta \sum_{\langle ij \rangle} \left(\overrightarrow{u_i} - \overrightarrow{u_j} \right)^2$$

ここで、 α は最近接原子間の伸縮力(central force)、 β はずりの力定数(noncentral force) である。 \vec{u}_i は i 番目の原子の変位で \vec{r}_{ij} は i 番目の原子から j 番目の原子への方向を示す単 カルコゲナイド半導体ガラス中のクラスターと次元性

位ベクトルである。和はすべての最近接原子対に対して行う。数値計算は Bell と Dean による 方法で行なわれた。この計算では、αやβを変えたり原子の質量を変えたりすることにより、 どういう振動が振動状態密度のどの部分に現われているかを推定できる。図10,11に、



10図 アウトリガーラフトクラスター (Ge₆ Se₁₄)₈ Se₂の振動状態密度



 アウトリガーラフトクラスター (Ge₆S₁₄)₈S₂の振動状態密度

 $(Ge_{6}Se_{14})_{8}Se_{2} & (Ge_{6}S_{14})_{8}S_{2}$ の計算された振動状態密度と $g-GeSe_{2} & eg-GeS_{2}$ の 状態密度をよく反映していると思われる偏光解消ラマンスペクトル(VH)を示してある。中 距離力を入れない簡単な力による計算にもかかわらず、実験をよく再現できている。この計算 による大きな成果は、いままでその起源が不明であったピークを再現できたことである。結果 だけを述べると、CSラインと名づけた $g-GeSe_{2}$ の247 cm⁻¹ $& eg-GeS_{2}$ の443 cm⁻¹ のピ ークは、アウトリガーのカルコゲンーカルコゲン伸縮運動によるものとして、CBラインと名 づけた $g-GeSe_{2}$ の145 cm⁻¹ $& eg-GeS_{2}$ の205 cm⁻¹ のピークは、同じカルコゲンーカル コゲンボンドの曲げ運動によるものとして解釈できる。又、コンパニオンA₁は、アウトリガ ーのずりモードとGeSe₄ あるいはGeS₄のA₁モードとのカップリングによるものとして解 釈できる。以上でも明らかなように、アウトリガー・ラフト・クラスターの存在は非常に可能 性がある。故に、今後は、実験結果がこのモデルでどのように説明できるかを考えながら話を 進めていく。

4-4 rhombic Sの(圧力下)ラマン散乱 rhombic Sは D_{2h}^{24} の対称性を持ち、 D_{4d} の対称性を持つS₈分子が16コで単位胞を作って

いる。Primitive cell あたりには4コのS₈ 分子を含む。このような分子が格子を作っている分子性結晶は、3次元的な Network を持った物質にはみられない特徴を示す。ラマンスペクトルの低エネルギー領域には rigid molecule vibration model (RMVM)、すなわち分子内振動に関係しない、格子を作る分子の振動によるモードが見られる²⁴⁾ Zallen²⁵⁾が測定した、圧力下ラマン散乱からもおもしろい結果が見られる。図〔4.4〕が、彼の求めたピーク位置の圧力変化である。70 cm⁻¹ 以下のモードがRMVMに対応する。ここで、150 cm⁻¹等のピークは、圧力により縮退が解けて分裂してくる。圧力のフォノンに対する効果を特徴づける量として、モード・グリュナイゼン・パラメーター $r_i = -d \ln \nu_i / d \ln V = (1/K) d \ln \nu_i / d P$ がある。ここで Kは圧縮率である。これを ν_i に対してプロットしたのが図〔4.5〕である。このきれ



図〔4.4〕 S₈ 圧力下ラマン散乱

図〔4.5〕 S_8 における r_i と ν_i との相関

いな相関も、分子性結晶の特徴である。3次元 Networkをもつ物質では r_i はほぼ1で、このような相関は示さない。このような特徴は、簡単な1次元のモデルで説明できる。図〔4.6〕のような力定数Kで結合した分子が、弱い力定数Cで一次元に結合した場合の分散は、原子の質量をm、格子定数をaとして図〔4.7〕に示すように、

$$\omega_{\pm}^{2} = \frac{1}{m} \left\{ k_{0} + k_{1} \pm \left(k_{0}^{2} + k_{1}^{2} + 2 k_{0} k_{1} \cos \left(q a \right) \right)^{\frac{1}{2}} \right\}$$
(4.1)

で与えられる。分子性結晶は、単位胞にいくつかの分子を含んでいる。ここで、1つおきの k_1 を k_1 とほんのすこし異なる k'_1 に置き換えてやれば、単位格子に2つの分子を含むことになる。周期を倍にすることに対応するので、そのときの分散は、ほぼ(4.1)式の分散を、図



[4.7] に点線で示したように, $q = \pi/2a$ で折り返してやればよい。q = 0のフォノ ンのうち, 全対称なモードである, $\omega_1 =$ $(2k_1/m)^{\frac{1}{2}}, \omega_0 = [2(k_0 + k_1)/m]^{\frac{1}{2}}$ がラマン活性であり, $\omega_2 = (2k_0/m)^{\frac{1}{2}}$ が 赤外活性である。 ω_1 は分子間の結合力 k_1 だけで決まるモードで, RMVMに対応する。 Davydov-sppliting fine structure と呼ばれる。 = $r \sim 1$ が局所的には分子性結晶でも成り立 で, $k \sim \nu^{-\frac{1}{2}}$ より,



図〔4.7〕 1次元2原子分子モデルでの分散

だけで決まるモードで, RMVMに対応する。又, 遠赤においては, ω_2 は観測されていて, Davydov-sppliting fine structure と呼ばれる。彼らは, 3次元 Network での-d ln $\nu_i/d \ln V$ = $r \sim 1$ が局所的には分子性結晶でも成り立っているとした。それより, $\nu_i \propto V^{-r} \sim r^{-3r}$ で, $k \sim \nu^{-\frac{1}{2}}$ より,

$$k_i \propto r_i^{-6r}$$
 (4.2)

を仮定した。圧力下において、各ボンドは同じ圧力を受けるので、 $k_0 \Delta r_0 = k_1 \Delta r_1$ である。 (4.2)より、マクロな r_i は

 $\Delta k_{i} / k_{i} = -6 \ r \ \Delta r_{i} / r_{i} = -6 \ r_{i} \ \Delta a / a \qquad (4.3)$

で r と関係し、これより $a = r_0 + r_1$, $k_1 \ll k_0$, $r_1 \approx r_2$ を使って $r_0 \sim (k_1/k_0)$ 2r, $r_1 \sim 2r$ となる。これより、図 [4.5] の $r_i \propto \nu_i^{-2}$ の関係の裏づけがなされた。複 雑な結晶の振動へこれを拡張するのはむずかしいが、非常に明解な説明である。まとめると、 圧力の効果は圧縮率の大きな分子間の部分の存在で、分子内に影響をあまり与えず、マクロな r_i に対して、そのことが反映されることになる。 $r_0/r_1 = k_1/k_0$ が層間の相互作用の大き さの目やすとなり、これによりラマンから構造の次元性の手がかりが得られることを示してい る。g-GeS系において見られるS₈分子からのモードに対応するのは152 cm⁻¹、215 cm⁻¹、 474 cm⁻¹のピークである。152 cm⁻¹のピークは、圧力により分裂する。

4-5 trigonal Seの圧力下ラマン散乱

trigonal Se は図〔4.8〕のようなチェイン状Se の束からなるもので、その基準振動は、図 〔4.9〕に示されている。その圧力下ラマン散乱は Richter^{26〕}により測定されている。彼は、 図〔4.10〕に示されているA₁モードのソフト化を見い出した。彼は、Nakayama, Odajima²⁷⁾



🛛 [4.8] trigonal Se

らによる VFF (valence force field) による計算で 議論した。彼らの計算は5つの弾性定数 K_r (bond stretching), K_{θ} (angular), $K_{rr'}$ (cross term of bond stretching with bond bending), $K_{r\theta}$ (cross term of bond stretching with bond bending), K_R (interchain-bond-stretching) でほぼ Γ 点のモードを 再現し, その結果と, 「Se に圧力をかけていく とその振動数がTe のものに近ずく」ことからSe とTe の K_m から K_m の圧力変化を推定し、ソフト



図〔4.9〕 trigonal Se の基準振動



図〔4.10〕 Se のラマンピークの 圧力変化(Richter)

化が K_r の減少により生ずる可能性を示した。 Martin²⁸⁾ は K_{Θ} (angular between intrachain and interchain bonds), $K_{R\Theta}$ (cross term of interchain bond stretching with bond bending), K_{rR} (cross term of interchain bond streching with intrachain bond streching) の3つを新たに加えて,ほぼ完全にフォノンの分散を実験に一致させることが出来た。 Γ 点における A_1 モードに対しては,表[4.1]の構造で決まる定数 A_m と原子の質量を使って,その振動数は

表	ſ	4.	1	٦
5	5	T .	-	~

m	A_m	K_m (10 ⁵ dyn/cm)
r	1.55	1.18
rr'	3.10	0.13
$r \theta$	-9.23	0
θ	3.44	0.14
R	2.19	0.064
RΘ	3.42	-0.011
K_{Θ}	2.73	0.0035
K _{r R}	-20.84	0.012

 $M\omega^2 = \Sigma A_m K_m$

と K_m の一次結合で与えられる。表〔4.1〕に Martin の決めた K_m の値を示す。これによると K_{rR} の増加がソフト化を生じさせることがわかる。圧力により、最近接原子間距離が広くなり K_r が小さくなるということは考えにくく、チェイン間の距離がせまくなるために K_{rR} が大き くなる方が妥当であろう。又、 Minomura²⁹⁾らの実験によるとSe のA₁のソフト化は数10 kbar のところで鈍くなることを示していて、Se とTe の K_m を比較して K_m の圧力変化を決 定することにも問題がある。Joannopoulos³⁰⁾らは、チェイン内のP stateのボンド電荷がチェ イン間距離の減少とともに、チェイン間ボンドに移っていくことを計算している。このことか らも、ソフト化には K_{rR} が大きな役割を果していると思われる。ソフト化にはSe の π 軌道が となりのチェインの anti-bonding 方向を向いていて、チェイン間結合が生じやすい構造である ことが重要とも考えられる。

4-6 monoclinic - Ge Se, Ge S, の圧力下ラマン散乱³³⁾

図 12 に示すように、monoclinic - Ge Se₂, Ge S₂ は 2 次元の層状構造をした複雑な結晶で ある。この結晶の圧力下ラマン散乱は、我々の研究所で測定されている。圧力による c-Ge Se₂ のスペクトルの変化及びピーク位置の変化を図 13、14 に示す。構造の複雑さを反映して、多 くのピークが見られるが、g-Ge Se₂ で見られるGe Se₄ A₁ に対応するピークは常圧で、 210 cm⁻¹ のピークである。コンパニオンA₁ に対応するピークは存在しない。 このことは、 g-Ge Se₂ が結晶にない特有の構造を持っていることを暗示している。ピークは、 20kbar 以

下では圧力とともに高エネルギー側にシフトするが、それ以上の圧力では、ほとんど変化しない。高圧になると、それまでこのピークに重なっていて、あまりはっきりしなかったピークが分離してくる。そのとき半値巾は変化していない。図 15、16 は c - Ge S₂の圧力下ラマンスペクトルとピーク位置の変化を示す。g - Ge S₂のGe S₄A₁に対応するピークは、360 cm⁻¹のピークである。c - Ge Se₂の210 cm⁻¹のピークに大変よく似た動きをする。(d ln $\nu/dP)_0$ は両者とも 2 × 10⁻³ kbar⁻¹ である。 rhombic Sの所で述べた分子性結晶の説明は、層に垂直



12 図 monoclinic Ge Se₂の結晶構造 (とアウトリガー・ラフト・クラスターの構造)



13 図 monoclinic Ge Se₂の圧力下 ラマンスペクトル



14図 monoclinic Ge Se₂の ピーク位置の圧力変化



15図 monoclinic Ge S₂ の圧力下 ラマンスペクトル

方向に対しては、層を分子と考えることで、成立し得る。2 層が対になった層の振動は rigid layer mode と呼ばれ、やは り低エネルギ部に見られるが、層状構造を反映したものであ る。20 kbar でピークの動きがなくなるのは、このモデル では説明できない。trigonal Se において見られるソフト化に 似た機構が生じてきたためとも考えられる。 $r_i \circ \nu_i$ との相 関は、やはり存在するが、 $S_8 \circ r_i \sim \nu_i^{-2}$ に対して $r_i \sim \nu_i^{-1}$ 程度の相関で、大きな差が見られる。これは Zallen ら $\delta k_i \ll k_0$ なる仮定が成立しなくなったためであり、 S_8 な どにくらべれば、かなり大きな層間の相互作用が存在するこ とを示す。



16 図 monoclinic Ge S₂の ピーク位置の圧力変化

4-7 g-Ge_{1-x}Se_x, g-Ge_{1-x}S_xの圧力下ラマン散乱

図17~19に、 $g-Ge_{1-X}Se_X$ のラマン散乱スペクトルの圧力変化の様子を示す。スペクトルは(2.10)式のボーズ系数の部分だけ補正してあり、このスペクトルに $\omega/(\omega_0 + \Omega)^4$ の補正を行うことにより、 I_{red} となる。この補正を行うと、バックグラウンドの存在によりスペクトルが見にくくなってしまう。ピーク位置及び半値巾をはっきりさせるため、図20のようにGe Se₄A₁, Ge Se₄A₁^c, Ge₂Se₆A_{1g},及びSeⁿA₁に対して,ガウス型関数を仮定し、F₂バンドに対しては、ほぼ台形型の四角形を使って、フィッティングを行なった。



17図 $g - Ge_{1-X} Se_X$ の圧力下ラマン 散乱スペクトル (X = 2/3)



18図 g-Ge_{1-X}Se_Xの圧力下ラマン 散乱スペクトル(X=0.70)



19図 $g - Ge_{1-X} Se_X$ の圧力下ラマン 20図 $g - Ge_{1-X} Se_X$ のピーク分解方法 散乱スペクトル(X=0.75) (実線が実験,点線が分解されたピーク)

フィッティングは、マイコンを使用し、各パラメーターを実験との誤差の2乗和が最少に近ず くように動かすことにより行なった。その結果を図 21~28 に各ピークごとにまとめてある。 $\Delta \omega / \omega$ は半値巾 (full width)をピーク位置のエネルギーで割ったものである。積分強度は, Ge Se₄ A₁の積分強度に対する各ピークの積分強度の比を%で示したものである。この値は I_{red} に対して求めてある。 $Ge_2 Se_6 A_{1g}$ のピークは $He Ne \nu$ ーザーの発振ラインが重なって しまったため誤差がかなりあるので、ここでは省いた。 $Ge Se_4 A_1$ の常圧時のピーク位置はXが 大きいものほど低エネルギー側にある。これは $X = \frac{2}{3}$ において、Ge Se₄ 分子のまわりが歪ん でいるためとも考えられる。圧力によるピーク位置の変化は X= 2/3 ではほとんどない。Xが大 きくなるにつれてピーク位置は圧力により高エネルギー側に動くようになる。 30 kbarでは, $X = \frac{2}{3}$, 0.70, 0.75 のピーク位置がほとんど同じになる。かたむきの小さなことは、低い次 元の構造の存在を示している。アウトリガー・ラフト・クラスターの存在はこれを説明し得る。 $c-GeSe_2$ のこれに対応するピークの動きは大きく異なる。 $c-GeSe_2$ においては 20 kbar までは、圧力にほぼ比例して高エネルギー側に動き、それ以上ではほとんど変化しない。その 傾きの鈍い部分がg-GeSe2の傾きの小さいことに対応するとすると、よく似た構造を仮 定する限り、層間距離はガラスの方が小さくなってしまう。ガラスの方が密度は小さいと考え られるので,その分をどこか別の所,たとえばアウトリガー・ラフト・クラスターでは,その アウトリガーの存在がおぎなっていることになる。層間が小さくなる理由として,カルコゲン による上下層の結合が考えられる。 Δω/ωは圧力とともに増加する。ここで, Δωは, モード

カルコゲナイド半導体ガラス中のクラスターと次元性

の分散を反映した量であることを考えると、 $\Delta \omega / \omega$ は、 S_8 のところで述べたモデルにおい ては, k_1/k_0 に対応する。(ここでは $k_1 \ll k_0$ は必要ない。) 圧力による $\Delta \omega / \omega$ の増加は, 層間の結合力の増加に対応する。 A_1^c の動きは、 A_1 によく似ている。 $\Delta \omega / \omega$ は常圧で、 A_1^c の方が小さい。例えば、 A_1^c に対応する内部構造部分(局所的分子)が A_1 に対応するものよ り、そろっていれば、すなわち歪のすくない部分に存在して安定な形に近ければ、 $4\omega/\omega$ は 小さくなり得る。 SeⁿA,の常圧におけるピーク位置は, Xが大きくなると低くなる。このピ ークは圧力により低エネルギー側に動く。(ソフト化) Xが大きな方がソフト化は小さくな



 $g - Ge_{1-X} Se_X \mathcal{O} Ge Se_4 A_1$ 21 図 ピークのエネルギーの圧力変化

222

220

218

21

NAMA516

218

216

214

(cm⁻1 218

SHIFT 218



 $g - Ge_{1-X} Se_X O Ge Se_4 A_1$ 22 図 ピークの $\Delta \omega / \omega$ の圧力変化



23 \boxtimes g-Ge_{1-X} Se_X \mathcal{O} Ge Se₄A₁^C ピークのエネルギー圧力変化

10



 $24 \boxtimes g - Ge_{1-x} Se_4 A_1^C$ ピークの $\Delta\omega/\omega$ 圧力変化



25 図 $g - Ge_{1-X} Se_X O Ge Se_4 A_1^C ピークの積分$ 強度圧力変化(Ge Se_4 A_1 ピークに対する比)



26 図 $g - Ge_{1-X} Se_X \circ Se^n A_1$ ピークのエネルギー圧力変化



27 図 g-Ge_{1-X} Se_XのSeⁿA₁ ピークの Δω/ω 圧力変化



28図 g-Ge_{1-X} Se_XのSeⁿA₁ピークの積分強 度圧力変化(Ge Se₄A₁ピークに対する比)

っていて、高圧では両者の差は小さくなる。Xが大きな方がSe チェイン間の距離が広く、あるいは、チェインがばらばらの方向を向いていることが多くなっていて、ソフト化が生じにくく、Se チェイン内の構造は、結晶に近いため、常圧のピーク位置は低くなっているとも考えられる。Xが大きくなるにつれて、ソフト化の傾向が消える方向に進むのは、おもしろい。ただ $X = 0.7 \ge 0.75$ の比較だけでは誤差を考えると断定は出来ない。 $\Delta \omega / \omega$ は、常圧において

カルコゲナイド半導体ガラス中のクラスターと次元性

両者とも 0.1 程度で、かなり大きく、これが k_1/k_0 に対応するとすると、かなり層間の結合 が強く、分子性が小さいといえる。 $\Delta \omega/\omega$ の圧力による増加は、ほぼ同じである。積分強度 の変化は、SeⁿA₁とA^c₁ は逆の動きを示し、SeⁿA₁の急激な増加は、おもしろい。これにつ いての議論は、大変むずかしい。加圧後、常圧で測定したものを X= 0.75 で示しているが、 ヒステリシスはそれほど大きくはない。測定中、色は圧力により黒くなるが、常圧にもどして も、もとの黄色よりは若干黒っぽくなってしまう。表〔4.2〕に、常圧におけるピークエネル ギー ν_0 と(d ln $\nu/dP)_0$ をまとめてある。結晶で、それらに対応するピークのものについ てもまとめてある。

 $g - Ge_{1-X} S_X$ における圧力下ラマン散乱についても同様に、図 29 ~ 44 にまとめてある。 フッティングはGe Se 系にくらべてむずかしく、特に F_2 バンドと A_1^c の入れ方はかなりの任 意性をもつ(図 35,36)。He-Ne レーザーで、10 mW で測定した。シグナルは圧力をかけ ると、増加する。Ge S₄A₁の動きはすべての組成で 15 kbar まではほぼ一定の割合で増加し それ以上では変化しない。これは、結晶GeS。によく対応している。これはg-GeSe系との 大きな差である。常圧におけるピーク位置は、ほとんど一定である。高圧側でのフィッティン グは、かなりの誤差を持っていて、A₁^cの大きさにかなり左右されるので確実ではないが、圧 力による高エネルギー側へのシフトはXが大きくなるにつれて小さくなっているように見える。 加圧後、圧力を常圧にもどして測定したものを図に黒丸で示しているが、これは組成によらず、 ほぼ一定になっている。圧力下の測定中に緩和を受けたと思われる。 Δω/ω は常圧において はXが大きいと小さい値を示す。圧力による変化の様子にも特徴を持ち $X = \frac{2}{3}$ では25 kbar, X= 0.85 では 15 kbar 付近で大きな増加を示し、常圧付近ではほとんど変化しない。ラマン シフトが変化しているときには Δω/ωは変化せず, 逆にラマンシフトが変化しなくなると Δω /ω が変化をはじめる。この対応は非常に興味深い。 Δω/ωは加圧後圧力をもどしても大きく なったまま、もとにはもどらない。簡単には、層間の結合が大きくなり、層内の結合が弱くな ったように考えられる。以上を矛盾なく説明するのは、かなりむずかしいであろう。

もう1つ興味深い圧力効果は、S₈ リングモードが圧力下で消えてしまうことである。図 36 に示されるようにSⁿ チェインのA₁ モードのピークに対するS₈モードの積分強度は、ほぼ圧 力に比例して消える。一つの仮説として、S₈ リングあるいはS₈ フラグメントが、圧力下で は不安定で、光照射によりSⁿ チェインに変わるということが考えられる。S₈ リングでは、 リング面に平行に π 軌道が存在するため、リングの外側にむかう反発力が、そのため存在して いて、圧力下では、チェインの方が安定である。結晶のようにリングが重なっていると、チェ インへの変化はむずかしい。圧力をもどすと、S₈ リングモードは再び観測されるが、かなり

表〔4.2〕

X	$(d \ln \nu/d P)_0$	ν ₀
2 / 3	$0.1 \ [10^{-3} \text{kbar}^{-1}]$	199 [cm ⁻¹]
0.70	0.5	197
0.75	0.8	196
	X 2 / 3 0.70 0.75	X $(d \ln \nu / d P)_0$ 2 / 3 0.1 $[10^{-3} \text{ kbar}^{-1}]$ 0.70 0.5 0.75 0.8

$${}^{\circ} \text{Ge Se}_{4} - \text{A}_{1}^{\text{C}} \qquad X \qquad (\text{d } \ln \nu/\text{d } P)_{0} \qquad \nu_{0} \\ \hline 2 / 3 \qquad 0.2 (10^{-3} \text{kbar}^{-1}) \qquad 216 (\text{cm}^{-1}) \\ 0.70 \qquad 0.4 \qquad 216 \\ 0.75 \qquad 0.4 \qquad 215 \\ \hline \end{array}$$

monoclinic – Ge Se_2

.

trigonal-Se

.

	$(d \ln \nu/d P)_0$	ν ₀
(Richter)	$-3.7 (10^{-3} \text{ kbar})$	239 [cm ⁻¹]
(Minomura)	$-4.4 \ [10^{-3} \text{ kbar}]$	234 [cm ⁻¹]



29 図 $g - Ge_{1-X}S_X$ の圧力下ラマンスペクトル 30 図 $g - Ge_{1-X}S_X$ の圧力下ラマンスペクトル $(X = 2/3) (He - Ne \nu - \# - 10 \text{ mW})$



(X= 0.70) (He-Ne ν -#-10 mW)



31 図 $g - Ge_{1-X}S_X$ の圧力下ラマンスペクトル 32 図 $g - Ge_{1-X}S_X$ の圧力下ラマンスペクトル (X= 0.75) (He-Ne $\nu- {\rm I\hspace{-.02in}-} -10\,{\rm mW})$



(X= 0.80) (He-Ne レーザー10 mW)



g-Ge_{1-X}S_X X=0.85 after compression Okbar (a.u.) SCATTERING INTENSITY 19kbar 15 kbar 7 kba 200 300 400 500 RAMAN SHIFT (cm⁻¹)

33 図 $g - Ge_{1-X}S_X$ の圧力下ラマンスペクトル 34 図 $g - Ge_{1-X}S_X$ の圧力下ラマンスペクトル $(X = 0.85) (H_e - N_e \vee - \# - 10 \text{ mW})$

 $(X = 0.85) (H_e - N_e \nu - \# - 25 \text{ mW})$









37 図 $g - Ge_{1-X}S_X \sigma Ge S_4A_1$ ピークのエネルギー圧力変化



38 図 g - Ge_{1-X}のGe S₄A₁ ピークの Δω /ω 圧力変化



39 図 $g - Ge_{1-X}S_X \sigma S_8 = - \kappa \sigma$ ビーク積分強度圧力変化 ($S^n - A_1 \ell - \rho k$ 対する比, X = 0.85, X = 0.80)



40 図 $g - Ge_{1-X}S_X OS_8 モードの$ ピークエネルギ圧力変化



41 図 g - Ge_{1-X}S_XのS₈モードの ピークの *Δ*ω /ω の圧力変化



42 図 $g - Ge_{1-X}S_X \sigma S^n A_1 モード \sigma$ ピークエネルギ圧力変化



43 図 $g - Ge_{1-X}S_X \sigma S^n A_1 \tau - F$ のピークの $\Delta \omega / \omega$ 圧力変化



44図 g-Ge_{1-X}S_XのSⁿA₁モードの 積分強度の圧力変化 (GeS₄A₁に対する比)

小さくなっている。なおHe-Ne 25 mW 及び $Ar^+ \nu$ ーザーの測定において,それぞれで消え てしまう圧力に若干差がある。たとえばHe-Ne レーザー 25 mW では 20 kbar では完全に消 えてしまうが(図 34), 10 mWでは 25 kbar 以上でも存在する。(図 33) X= 0.80 の $Ar^+ \nu$ ーザーの測定では常圧でもかなり小さくしか見えず,圧力をかけるとすぐに消えてしま

カルコゲナイド半導体ガラス中のクラスターと次元性

う。このことから圧力による効果というよりも、光と圧力による効果であることがわかる。S₈ リングモードの圧力による動きは、rhombic Sでみられるように、S₈ A₁(475)はほとんど 変化しないのに対して、低エネルギーのモードは大きく動く。その動きはほぼ直線である。 $\Delta \omega / \omega \, {\rm dS}_8 - {\rm E}_2$ が他の2つにくらべてかなり大きく増加する。このことは結晶で、これに対 応するピークが分裂することに対応しているのであろう。SⁿA₁の動きは、SeⁿA₁と大きく異 なっている。SⁿA₁では、ピークのソフト化はみられない。常圧におけるピーク位置は X = 0.85 と 0.80 はほぼ同しであるのに対し、Xが小さくなると、かなり大きくなることがわか る。圧力によるかたむきは、ほぼ同じである。Ge S₄ A₁に対するSⁿA₁の積分強度は、圧力

表〔4.3〕

 $g - Ge_{1-X} S_X$

\circ Ge S ₄ -A ₁	X	$(d \ln \nu / d P)_0$	ν_0
	2 / 3	$1.5 \ [10^{-3} \text{kbar}^{-1}]$	342 [cm ⁻¹]
	0.70	1.2	342
	0.75	1.0	342
	0.80	0.9	342
	0.85	0.9	343
\circ Ge S ₄ – A ₁ ^c	X	$(d \ln \nu / d P)_0$	ν_0
	2 / 3	$1.3 [10^{-3} \text{kbar}^{-1}]$	$373 \text{ [cm}^{-1}\text{]}$
	0.70	0.9	372
	0.75	1.1	370
	0.80	1.4	369
	0.85	1.4	369
$\circ S^{n} - A_{1}$	X	$(d \ln \nu / d P)_0$	ν_0
	0.70	$0.4 \ [10^{-3} \text{kbar}^{-1}]$	481 [cm ⁻¹]
	0.75	0.5	474
	0.80	0.5	470

0.5

0.85

470

薬師	诗	一幸
----	---	----

• S ₈ - A ₁	X	$(\mathrm{d} \ln \nu/\mathrm{d} P)_0$	ν ₀
$(\nu_0 = 475 \text{ cm}^{-1})$	0.80	0.4 [10 ⁻³ kbar]	$475 \text{ [cm}^{-1}\text{]}$
	0.85	0.3	475
• S ₈ -A ₁	X	$(d \ln \nu / d P)_0$	ν_0
$(\nu_0 = 219 \text{ cm}^{-1})$	0.80	$1.5 \ [\ 10^{-3} kbar^{-1}]$	219 [cm ⁻¹]
	0.85	1.6	219
• S ₈ - E ₂	X	$(d \ln \nu / d P)_0$	$\nu_{()}$
$(\nu_0 = 154 \mathrm{cm}^{-1})$	0.80	1.9 $\left(10^{-3} \text{kbar}^{-1}\right)$	$154 \text{ [cm}^{-1}\text{]}$
	0.85	2.6	153

monoclinic – Ge S ₂	$(d \ln \nu / d P)_0$	ν ₀
Ge S ₄ A ₁ に対応	2.2 $(10^{-3} \text{ kbar}^{-1})$	360 [cm ⁻¹]

rhombic-S		$(d \ln \nu/d P)_0$	ν_0
	S ₈ E ₂ に対応	4.3 $[10^{-3} \text{ kbar}^{-1}]$	152 [cm ⁻¹]
	S_8A_1 (219)	1.5	215
	$S_{8}A_{1}$ (475)	0.67	474

(Zallen による値)

によりかなり大きく増加する。表〔4.3〕に結晶とガラスの ν_0 及び (d ln ν /d P)₀をまと めておく。S₈のモードは結晶とガラスでほとんど一致している。Ge S₄ A₁の ν_0 は結晶の方 が 20 cm⁻¹ ほど大きくなっている。(d ln ν /d P)₀は結晶の方が大きいが、それほど X=2/3 と比べる限り変らない。g - Ge S系では、その結晶に似たクラスターや分子が比較的独立して 存在しているようだ。

§5 三元系ガラスGe Sn S, Ge Se S のラマン散乱

5-1 Ge_{1-X}Sn_XS₃の圧力下ラマン散乱

g-GeS系やg-GeSe系の構造をとらえるのにSnなどを入れてやって、そのガラス化組

カルコゲナイド半導体ガラス中のクラスターと次元性

成領域を調べたり、その振動スペクトルの変化等を調べるのは有力な方法である。g - Ge S系においては、Sn を入れて均-なガラスとなる組成は大変に限られている。今回測定したのは、 $最もガラス化しやすい領域である<math>Ge_{1-X}Sn_XS_3$ のガラスのラマン散乱である。X = 0.6で

は相分離を起してしまい、均一なガラスにはならない。 スペクトルは図 45 に示されている。Xが大きくなる と、Ge S₄A₁の低エネルギー側 315 cm⁻¹ に新しいピ ークが生ずる。それにともない、Ge S₄A₁ は小さく なるが、又Ge S₄A₁^c とCS ラインも小さくなる。新 しく現われるピークは、Sn S₄A₁ に対応すると思わ れる。Ge の rich な領域でガラス化が可能なのは、 Sn はクラスターの中に存在するときだけ 4配位を取 り得て、Ge に置き換る形でクラスターに入ることが

できるためである。このことから、クラスターの存在



45 図 $g - Ge_{1-X} Sn_X S_3 の ラマン$ スペクトル(X=0.0, 0.2, 0.4)

がガラスの安定性を作っていると言える。 $Sn S_4 \ge Ge S_4 の A_1 = -F が分離するのは, Sn - S \ge Ge - S の結合力の違いによる。CS ラインの減少は、Sn がクラスターのアウトリガー部 に入るためらしく、振動状態密度の計算からも良い一致が得られることがわかっている。X = 0.4 においては、<math>Sn S_4 - A_1$ のピークがはっきり分離できるため、これに圧力をかけてラマン 散乱を測定することは有意義である。その結果は、図 46 ~ 48 に示す。大変おもしろいこと



46図 g-Ge₀₆Sn₀₄S₃の圧力下 ラマンスペクトル



47図 g Ge_{0.6} Sn_{0.4}S₃の各ピークの エネルギーの圧力変化

に、 $Sn S_4 - A_1$ は10 kbar までは大きく高エネル ギー側にシフトするが、それ以上の圧力ではソフト 化を起こす。明らかにGeとSn の違いを示してい る。 Sn はクラスター外では、3 配位や6 配位を取 り、4配位は取らない。Snの4配位の不安定なこ とが関係している可能性がある。 $\Delta\omega/\omega$ は 20 kbar 付近で大きく増加を示す。これは、クラスターの層間 にボンドが生じて来たため、内部のボンドが弱くな ってきたためとも考えられる。表〔5.1〕に ν₀ と $(d \ln \nu/d P)_0$ をまとめておく。



g-Ge_{0.6} Sn_{0.4} S₃の各ピーク 48図 の $\Delta\omega/\omega$ 圧力変化

表〔5.1〕

 $g - Ge_{0.6} Sn_{0.4}S_3$

モード	$(d \ln \nu/dP)_0$	ν ₀
$\operatorname{Sn}\operatorname{S}_4$ – A_1	1.6 (10^{-3}kbar^{-1})	$316 (cm^{-1})$
Ge S ₄ -A ₁	$1.0 (10^{-3} \mathrm{kbar}^{-1})$	$346 (cm^{-1})$
$S^{n} - A_{1}$	$1.4 (10^{-3} \mathrm{kbar}^{-1})$	$473 \ (\ \mathrm{cm}^{-1})$

5-2 $g-Ge(Se_{1-X}S_X)_2$ のラマン散乱

図 5, 49, 50, 51 は X = 0, 0.05, 0.1, 0.95 のラマン散乱スペクトルである。この三元系ガ



49 図 スペクトル(X = 0.05)



ラスの測定は、 $g - Ge Se_2 \ge g - Ge S_2$ の相異、あ るいは類似点を明らかにすることを目的とする。 X = 0.05 及び 0.10 では、約 235 cm⁻¹ に新たな ピークが出現する。又、400 cm⁻¹付近に巾の広い バンドが出現する。 $Ge_2Se_6A_{1g}$ のピークはXとと もに急激に減少する。一方、X = 0.95では、X =1.0 の $g - Ge S_2$ に比較して、 $CS = 7 \rightarrow 2 Ge S_4 A_1^c$ の間に盛り上りが見られる。又、 $Ge_2S_6A_{1g}$ のピー クにかさなるように巾の広いバンドが現われる。ま た、Xの全領域にわたって実験していないので、詳



51 図 $g - Ge (Se_{1-X}S_X)_2 の ラマン$ スペクトル (X= 0.95)

しいことは議論できないが、理解の第1段階として、分子モデルにより取り扱ってみた。 Ge Se₃S四面体分子、Ge Se S₃四面体分子は、C_{3v}の対称性($4A_1 + A_2 + 5E$)を持つ。 Ge Se₂S₂四面体分子は、C_{2v}の対称性($5A_1 + 2A_2 + 4B_1 + 4B_2$)を持つ。各々2回軸、 3回軸を考慮して、図[5.1]のように座標軸を決めた。指標を求めることにより、基準振動 は表[5.2]で与えられることがわかった。ポテンシャルはLucovskyの使用した型の次のもの を使う。

 $u = (1/2) \Sigma K_{r} (\Delta r)^{2} + (1-2) \Sigma K_{\theta} (r_{0} \Delta \theta)^{2} + \Sigma K_{rr'} (\Delta r) (\Delta r') (5.1)$



図〔5.1〕

0) Ge ; (0, 0, 0) 1) Se (S) ; (0, 0, r) 2) S(Se) ; $(\frac{\sqrt{8}}{3}r', 0, -\frac{1}{3}r')$ 3) S(Se) ; $(-\frac{\sqrt{2}}{3}r', -\frac{\sqrt{6}}{3}r', -\frac{1}{3}r')$ 4) S(Se) ; $(-\frac{\sqrt{2}}{3}r', -\frac{\sqrt{6}}{3}r', -\frac{1}{3}r')$ 6) Ge ; (0, 0, 0) 1) Se (S) ; $(\frac{\sqrt{6}}{3}r, 0, \frac{\sqrt{3}}{3}r)$ 2) Se (S) ; $(0, \frac{\sqrt{6}}{3}r', -\frac{\sqrt{3}}{3}r')$ 3) S(Se) ; $(-\frac{\sqrt{2}}{3}r, 0, \frac{\sqrt{3}}{3}r)$ 4) S(Se) ; $(-\frac{\sqrt{2}}{3}r', -\frac{\sqrt{6}}{3}r', -\frac{1}{3}r')$ 4) S(Se) ; $(0, -\frac{\sqrt{6}}{3}r', -\frac{\sqrt{3}}{3}r')$

表〔5.2〕

a, b, c, d, e は係数, (0x)は0原子のx方向の変位

 $C_{3v}A_1$

$$a (0z) + b (1z) + c [-2(2x) + (3x) - \sqrt{3}(3y) + (4x) + \sqrt{3}(4y)] + d [(2z) + (3z) + (4z)]$$

 $C_{3v}A_2$

$$-2(2y) + \sqrt{3}(3x) + (3y) - \sqrt{3}(4x) + (4y)$$

 $C_{3v}E_{u}$

$$a (0x) + b (1x) + c [(2x) + (3x) + (4x)] + d [\sqrt{3} (2x) - (3y) + (4y)] + e [-2 (2z) + (3z) + (4z)]$$

C_{3v} E_v

$$a(0y)+b(1y)+c[(2y)+(3y)+(4y)]+d[-\sqrt{3}(2y)-3(3x)+2\sqrt{3}(3y)+3(4x)+2\sqrt{3}(4y)]+e[-\sqrt{3}(3z)+\sqrt{3}(4z)]$$

$C_{2v}A_1$

$$a(0z) + b[(1x) - (3x)] + c[(1z) + (3z)] + d[(2y) - (4y)] + e[(2z) + (4z)]$$

 $C_{2v}A_2$

$$a [(1y) - (3y)] + b [(2x) - (4x)]$$

 $C_{2v}B_1$

$$a(0x) + b[(1x) + (3x)] + c[(1z) - (3z)] + d[(2x) + (4x)]$$

C_{2v} B₂

$$a(0y) + b[(1y) + (3y)] + c[(2y) + (4y)] + d[(2z) - (4z)]$$

微少変化(x_i , y_i , z_i)をi番目原子に仮定すると、uをそれらの2次の項だけで表わすことができる。(3次以上は無視する。)

カルコゲナイド半導体ガラス中のクラスターと次元性

これより、 $-\partial u / \partial x_i = m d_x^2 / dt^2$ 等の運動方程式を解けば、固有振動が得られる。対称性を 考慮しない場合、15×15行列の固有値及び固有ベクトルを求めることに対応する。今回は先ほ ど求めた基準振動より、あらかじめ基準振動ごとに分けて計算を行うことにより、計算後の既約

行列(最大で5×5)の固有値を求めればよく なる。数値計算は計算機センターのプログラム ライブラリーのプログラムで行なった。その結 果を図 52 に示す。なお K_r , K_{θ} , K_{rr} , は, Lucovskyの使用した値を使用し、SeとSの間 の $K_{rr'}$, K_{θ} は両者の平均を使った。(P 20 ~ 21) 各分子の各モードがどの程度ラマンに 寄与するかを考えなくては、実験との比較はむ ずかしいが、一応、予想出来る範囲で対応づけ をしてみる。まず, Se rich な方をみる。 Se が入るとGe Se, SやGe Se, S, 分子からのモ ードが出てくるであろう。低エネルギー側のバ ンドについての変化は実験からは、はっきりし ない。 X= 0.05及び X= 0.1 でのGe₂ Se₆A_{1g} の急激な減少は、アウトリガー・ラフト・クラス ター中にSe が多く入り、Sが主にGe。S。分子 を作る可能性を示しているのにもかかわらず、

表現への分離の手間をはぶくとともに、小さな





230 cm⁻¹ 付近に大きなピークが現われてくるのは不思議であるが、これはエネルギー的には Ge Se₂S₂ 分子のA₁ に対応させれる。大きな偏光を示すことは一致する。350 cm⁻¹以上にブ ロードなバンドが出てくるが、これはGe Se₃S分子で、358 cm⁻¹ にA₁が出現することに対 応するのかもしれない。逆にS rich な方では、Ge₂S₆A_{1g} はSe を入れても減少しないことか ら、やはり Se よりSがアウトリガーラフト・クラスターに入りにくいことを示す。240 cm⁻¹ 以上に出てくるバンドは、Ge Se S₃ やGe Se₂S₂分子モードによく対応づけができる。400 cm⁻¹ 付近が大きくなるのは、これからは説明できない。やはり、分子モデルでの説明には無理 がある。ここで、Ge Se₄A₁^c は、Sがふえるにつれて小さくなっていくようにみえる。X= 0.05 で出てくる 230 cm⁻¹ のピークは、アウトリガーにSが入ったS-Se ボンドとGe Se₄A₁ とのカップリングモードととも考えられる。

§6 まとめ

 $g-Ge_{1-X}S_X$ 及び $g-Ge_{1-X}Se_X$ の圧力下のラマンスペクトルを得た。 $g-GeS_2$ をの ぞいて、これまで測定されていなかった。スペクトルをガウス型の関数で分離することにより、 圧力によるピーク位置、半値巾、相対的強度の変化を得た。それらを解釈するのはむずかしく、 +分に議論は出来なかったが、結晶のデータと比較して、その共通点より、クラスターの構造 が結晶のものとよく似ていることがわかった。g-GeSe系では、アウトリガー・ラフト・ク ラスターの外、Se チェインからなるクラスターが存在し、圧力によりSe[®]A₁モードはソフト 化を示す。g-GeS系では、アウトリガー・ラフト・クラスターの外、Sリング及びSチェイ ンのモードが存在する。S₈リングからのモードは、圧力とともに消える。光の入射強度によ る依存性や加圧測定後の常圧での測定で、ヒステリシスがみられることなどから、リング状か らチェイン状への構造変化が考えられる。Sチェインモードは、ソフト化を示さない。チェイ ンの不ぞろいのためとも考えられる。同じアウトリガー・ラフト・クラスターでも、GeSe系 とGeS系では、その圧力依存性が違う。GeSe系の方が層間の狭い構造をしていると考えられる。 れる。その外、ピークの動きと、 $\Delta\omega/\omega$ の相関などもみつかったが解釈はむずかしい。

Sn を加えた 3 元系のガラス g - Ge $_{1-X}$ Sn_XS₃のラマンスペクトルの測定において, Sn によりCS ラインが消えることから, CS ラインは, アウトリガーのS - S ボンドに起因する と推定できた。

Ge_{0.6} Sn_{0.4} S₃の圧力下ラマンスペクトルは、Sn S₄ A₁が非常に興味深い動きを示す。 このことは、Sn 入りのガラスの出来にくいことに対応しているのであろう。

又, Ge (Se $_{1-X}S_X$)₂の常圧でのラマンスペクトルを,かぎられた範囲についてだけでは あるが得た。

実験に対する解釈は、まだ断片的にしか行なえておらず、今後、物性研で測定した圧力下での光学ギャップ等の実験をも加えて、議論を進めて行かなくてはならない。 $Ge(Se_{1-X}S_X)_2$ など、実験の余地もたくさん残っている。

謝 辞

本研究を行なうにあたり,いろいろと御指導をして下さった,邑瀬和生教授,水貝俊治助手, 福永敏明氏に深く感謝します。共同研究者としてお世話になりました,田中洋一氏,吉見琢也 氏,柚木勇氏,岩見明氏にも感謝します。その外の邑瀬研究室の人達にもお世話になりました。 又,東京大学物性研の箕村研究室の箕村先生,辻先生にもいろいろ御指導していただきました。 ありがとうございました。

参考文献

- 1) 福永敏明:博士論文(1982)
- 2) 田中洋一:修士論文(1982)
- 3) 上田 徹:修士論文(1981)
- 4) アモルファス電子材料利用技術集成
- 5) 工藤恵栄:光物性の基礎
- 6) 三石, 中島:物理学会誌, 27, No. 10, 815(1972)
- 7) H. Born, K. Huang: Clarendon Press (1954).
- 8) R. Loudon: Advance in Physics, 13, 423 (1964).
- 9) R. Shuker, R. W. Gammon: Phys. Rev. Lett. 25, 222 (1970).
- 10) F. L. Galeener, P. N. Sen: Phys. Rev. B17, 1928 (1978).
- 11) R. M. Martin, F. L. Galeener: Phys. Rev. B23, 3071 (1981).
- 12) P. Mazur, et al.: J. Wash Acad. Sci. 46, 2 (1956).
- 13) P. M. Bridenbaugh et al.: Phys. Rev. B20, 4140 (1979).
- 14) 化学の領域 増刊54号, 538
- 15) G. Lucovsky, R. M. Martin: J. Non Cryst. Solids. 8-10, 185 (1972).
- 16) G. Lucovsky et al.: 7th Int. Conf. Amorphous and Liquid Semi Cond. Edinburgh (1977) 130.
- 17) D. W. Scott et al.: J. Mol. Spectroscopy 13, 313 (1964).
- 18) G. Lucovsky et al.: Solid State Commun. 17, 1567 (1975).
- 19) G. Lucovsky et al.: J. Non Cryst. Solids. 35-36, 1209. (1980).
- 20) Y. Miyamoto: Jap. J. Applied Phys. 19, No. 10, 1813 (1980).
- 21) O. Uemura et al.: J. Non-Cryst. Solid 30, 155 (1978).
- 22) J. C. Phillips et al.: Phys. Rev. B25, 1272 (1982).
- 23) J. C. Phillips et al.: Solid State Commun. 40, 1077 (1981).
- 24) A. Anderson, Y. T. Loh: Can. J. Chem. 47, 879 (1969).
- 25) R. Zallen: Phys. Rev. B9, 4485 (1974).
- 26) W. Richter et al.: Phys. Stat. Sol. (b) 56, 223 (1973).
- 27) T. Nakayama, A. Odajima: J. Phys. Soc. Japan 34, 732 (1973).
- 28) R. M. Martin, G. Lucovsky: Phys. Rev. B13, 1383 (1976).
- 29) S. Minomura et al.: High-Pressure Science and Technology 1 (1979) 435.
- 30) J. D. Joannopoulos: Phys. Rev. B11, 2186 (1975).
- 31) B. A. Weinstein, R. Zallen, et al.: Phys. Rev. B24, 4652 (1981).

32) R. Zallen, M. Slade: Phys. Rev. B9, 1627 (1973).

.

33) 吉見琢也:修士論文(1983)